PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-095832

(43) Date of publication of application: 27.03.1992

(51)Int.CI.

G01K 7/02 G01K 1/14

H05B 3/20

(21)Application number : **02-213674**

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

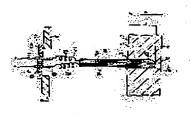
14.08.1990

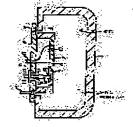
(72)Inventor: YOSHIDA AKIHIKO

(54) MEASURING APPARATUS OF TEMPERATURE OF NON-METALLIC INORGANIC MEMBER, ITS MANUFACTURE AND HEATING APPARATUS USING THE MANUFACTURE

(57)Abstract:

PURPOSE: To correctly measure the temperature of a non-metallic inorganic member even when the gas pressure is changed by coating at least a hot junction of a thermocouple with a glass bonding layer. CONSTITUTION: A thermocouple 19 is bonded to a rear surface 12 of a non-metallic inorganic heater 2. In other words, a hermetic seal 17 having an insulating seal 17b fixed to a metallic part 17a is rigidly mounted o a flange 9 of a container, and a line conductor 18 is fixed to the insulating seal 17b formed of an inorganic insulating body such as glass or the like, and a plus metallic wire 15 and a minus metallic wire 16 are fixedly connected to the end parts of the conductor 18 inside the container. On the other hand, an insulating pipe 14 is inserted into a bonding hole 20, and the metallic wires 15, 16 are





inserted through two rows of through holes 14a. A hot junction 24 is at the bottom face of the hole 20. A glass bonding layer 13 is formed in a gap between the metallic wires 15, 16 and the hole 20 and in a gap between the insulating pipe 14 and the hole 20. Therefore, the hot junction 24 is completely coated, and moreover, a front end of the thermocouple 19 and the insulating pipe 14 are fixedly bonded to the heater 2. Accordingly, the temperature can be correctly measured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

【物件名】

特開平04-095832号公報

❷日本臣特許庁(JP)

の特許出願公開

@公開特許公報(A) 平4-95832

庁内整理委号 监别記号 Mint. CL. 7267-2F 7267-2F 7267-2F G 01 K 356 3/20 H 05 B

四公開 平成4年(1992)3月27日

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全9頁)

非金属無機質部材の温度測定装置、その製造方法及びこれを利用し ❷発明の名称 た加熱装置

【添付書類】 9 111111 252

₩ 平2-213674 创特

蚕 平2(1990)8月14日 æ⊮:

愛知県岩倉市中本町西出口47番地の8 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子株式会社

弁理士 杉村 晩寿 外5名

砂出 顋 人

金属無機官部材の基度物定装 1.発明の名称 置、その製造方法及びこれを利

2. 特許請求の範囲

の 熱明 者

- 1. 圧力が変化する容器の内部に配置された非 金属無機質部材の基度関定装置であって、 前記容器の内部に固定された熱電対:及び 前記熱電対の少なくとも熟糖点を被覆し、 この熱電対を前記非金属無額質部材へ被合す
 - そ有する、非金属無額實施材の過度測定装置。
- 2. 前記ガラス接合層が、ナトリウムとカリウ よともいずれも変数的に合有しないガラスか らなる、請求項1記取の非金集無限質部計の
- 般記ガラスが、BeO:合有量が50業量%以下 のSiOg-B:0。 系ガラスである、糖求項 1 記職 の非金属無機質部材の湿度機定装置。
- 前記ガラスが石斐ガラスである、雄求乗り

- 5. 救記ガラスがオキシナイトライドガラスで ある、請求項1記型の非金属無機質部材の選
- 6. 何記弊金属無罪質部材がセラミックスから なる、請求項1記載の非金銭需複質部材の基
- 育記算金額無職質部材がセラミックスヒー ターである、欝水項6 記載の非金属無難質部
- B. 非金属無機質部材に設けられた提合用孔の 底部に接合用ガラスの小片を収容する工程;

この総合用ガラスの小片を加熱して軟化又 は溶融させ、前記巻合用乳の底部へと向って 数く力によって絶せ対の熱視点を前記底部に 位置させ、これにより少なくとも肯記熱接点 を被援するガラス接合器を形成し、的記熱な 対と前記非金属無機質部材とを接合する工程 を有する、非会属無機質部件の温度器定装置

の製造方法。

Q.

9. 劇記無接点を被覆するガラス駅合居を形成 するに取し、何配小片を前配接合用ガラスの 軟化点以上の個度で保持した状態で雰囲気を 被圧にする、前求項8項記数の非会底無難費 部材の函度側定装置の観過方法。

10, 圧力が変化する容器:

並抗発熱体が複数され、前配容器の内部に 設備された非金属無機質ヒーター:

国記容費の内部に固定された熱電対:及び 前記無電対の少なくとも熱接点を被覆し、 その熱電対を敦記非金属無機質ヒーターへ接 合するガラス接合層 を有する、加熱装置。

3. 受明の詳細な説明

(复生上の利用分野)

本発明は非金属無職質部材の銀度制定装置、 その製造方法及びこれを利用した加熱装置に関する ものである。

かかること、命外線透過意へのCVD酸の付着に よりお外線の透過が次銀に助げられ、お外線透過 窓で熱吸収が生じて意が加熱すること等の問題が あった。

(発明に至る経過)

上記の両履を解決するため、新たに円盤状の数 密質セラミックス内に抵抗免熱体を埋象し、この セラミックスヒーターをグラファイトのケースに 保持した加熱装置について独計した。 その結果こ の加熱装置は、上述のような問題点を一握した極 めて優れた装置であることが利明した。

しかし、更に研究を進める通報で、セラミック スヒーターの半導体ウエハー加熱能の温度過度に 問題があることが鮮った。

すなわち、例えば健果の金属ヒーターでは熱電 対がヒーター内部にほぼ完全に埋め込まれ、熱電 対の一端はカエハー加熱面付近に位置し、熱電封 の機能は容易外へと取り出されている。 従って熱 電対は容易内部に露出しておらず、特に級動作を 組すおそれもなかった。 特閣年4-95832 (2)

(従来の技術及びその両題点)

そこで、デポジション用がス等に暖餐される容 数の外側に赤外線ランプを取置し、容器外型に 外線透過窓を設け、グラファイト等の耐食性良好 な材質からなる被加熱体に赤外線を放射した。 熱体の上面に置かれたウェハーを加熱する、間 加熱方式のウェハー加熱質でが開発されている。 ところがこの方式のものは、直接加熱式のものに 比較して熱質矢が大きいこと、温度上昇に特別

これに対し、上記したような円盤状セラミックスセーターの場合には、このヒーター本体に無電 対の一端を直接取り付ける必要があった。そして、このような加熱整理は、連常の一定圧力で使用する場合には大きな問題はないが、容易の内部を圧力変化させた場合には無電対に誘動作を生することがあり、正確なヒーター温度の制御が行えないという問題が生じた。

(免労が解決しようとする課題)

本税明の無額は、ガス圧力の変動時においても 正確に非金属無機管御材の過度機定を行うことが できる、非金属無機管部材の過度機定装置及びそ の製造力法を提供することである。

更に、本配明の課題は、上記の遊放倒定装置を 利用して非金属無機質ヒーターの返放を正確に領 機できるようにした制能装置を提供することであ る。

(課題を解決するための手段)

本発明は、圧力が変化する容易の内部に配置された非金属無機質部材の製度製定装置であって.

特朗平4-95832 (3)

前記容器の内部に固定された熱電料:及び 前記熱電対の少なくとも無額点を被覆し、この 熱電対を前記非金属無限質部材へ接合するガラス 複合属

を有する、非金属無機質部材の温度機定装置に係 わるものである。

また、本急明は、非金属無機管部材に扱けられた接合用孔の座部に移合用がラスの小片を収容する工程: 及び

この接合用ガラスの小片を加熱して軟化又は移動させ、前記接合用孔の底部へと向って動く力によって熱電料の熱接点を前配底部に位置させ、これにより少なくとも前記熱接点を被理するガラス接合層を形成し、前記熱電料と前記非金額無線質器材とを接合する工程

を有する、非金属無額質部材の温度制定装置の製 遊方法に係るものである。

更に、本発明は、圧力が配化する容器; 抵抗発熱体が進設され、向配容器の内部に設置 された非金属無機質と一ター; 「接合」とは、理数の他に要取への語合をも包含するものとする。 選定制定の対象となる非会展無機質部材は一般のアルミナ、変化理索、サイアロン、炭化理索、変化アルミニウム等のセラミックス及び半導体材料であるシリコン、ガリウム、磁素及びこれらの活機物質を含有する複合物を包含する。非金属性複節材に抵抗免熱体を理扱した場合には、変化

食記容器の内部に固定された絶電対:及び

前記熱電対の少なくとも熱接点を装置し、その

熱電対を前記非金属制鑑賞ヒーターへ集合するガ

ラス独合層を有する、加熱整理に係るものである。

建士、サイアロン、変化アルミニウム等が好まし く、特に耐熱衝撃性の高い変化理士、サイアロン が好ましい。 「ナトリウムとカリウムとをいずれも変質的に 含有しない」とは、ナトリウムとカリウムとをい すれも不可差的不執物としてしか含有しないこと

をいう。更に具体的には、不純物として個人する

ナトリウム、カリウムをいずれる酸化物鉄算で0.1

重量知以下とするのが好ましく、0.01重量所以下 とするのが更に好ましい。

(変胎例)

第1回において、1は半導体製造用熱CVDに使用される容器、2はその内部のケース3に取付けられたウェハー加熱用のヒーター本体であり、その大きさは耐えば4~8インチとしてウェハーを設置可能なサイズとしておく。

非金属無限者と一ター2の存前12には、熱電対 19が第2回に拡大して乐すように接合されている。 即ち、金属部17mにガラス、セラミックス等の 無機質能能なからなる影線シール17b を固定した ハーメテックシール17e、容器のフランジタに固 定し、この絶線シール17b に顕状態体18を固定し、この総状等件18の容器内側細部にそれぞれ(十) 側金属線15、(一) 側金属線16を接続、固定する。

一方、好をしくは實化理索からなり、二列の實達孔14aを有する能能管14年、ヒーター會面12個に随口した整合相孔20内に挿入し、二列の實道孔14aにそれぞれ会議銀15又は16を挿道させる。 熱 接点24は整合用孔20の底面に位置させ、金属銀15、16と接合用孔20との間隙、及び能管14と任合用孔20との間隙にはガラス接合第13を形成し、熱理 点24を完全に被度すると共に、熱電対19の先幅部分と能器管14とをヒーター2に接合、固定する。 金属銀15、16は、質達孔14a内ではほぼ直轄状とし、絶話管14とハーメチックシール17との翻では 保施比応条節させる。

特間平4-95832 (4)

本実施例に係る半導体ウエハー加熱装置又は半 導体ウエハー加熱用率金額集機管ヒーターの温度 機定装置によれば、以下の効果を乗しうる。

また、一般に塩度制定の対象物が金属材料である場合には、熱電対を直接ろう付けや溶液により金属ヒーターに取り付けることがが可能であるが、上記のように温度過程の対象物が非会にあるには、直接的な取り付けが不可能である。このために従来考えうる方法は、非金属無限質ヒーターの孔に熱電対を機械

的に押しつける方法だけであり、非金属無機費 ヒーターとの間の熱砂曲は圧力変化をするガス に依存していることを知った。

この点、本実施例においては、熱電対19の熱 接点24をガラス接合層13によって被差している ので、仮に容器 I の内部が圧力変動しても、熱 接点24付近はこの影響を受けず、常に安定した 過度検出が可能である。従って本実施例の加熱 装置は、高度空度中で非金属領観度ヒーターの 過度を正確に側隔することができる。

② 例えば、18、46、168 などの極めて育密度の 半導体の製造装置に通用するには、従来は問題 とならなかったような微小感位からも半導体ウ エハー複数を生じうるという問題もある。

この点、本実施例において、ガラス接合層13 を、ナトリウムとカリウムとをいずれも実質的に合有しないガラスで多成したところ、高密度 半高体のウェハーも所染することなく加熱できた。

このガラスにおいては、更に不能物である

#40、CaO の景をD.2 重要X以下、更には0.01 重量X以下に抑えることが好ましい。更には、 アルカリ会属元素、アルカリ土機会異元素の不 検制量を、いずれも0.1 重量X以下、更には 0.01重量X以下に抑えなこことが験をしい。 従来 よりも高密度の半導体の製造をに存在するに発 メラスを合画のような数小部位に存在するに、 として、ナトリウム、カリウムほどではないが、 これらの各元素もの類因となりである。

(3) 無電対19の先端部分と非金属無機質ヒーター 2 との接合をガラスによって行っているので、 気管性が高く、またこの接合部分の弱熱性、空 定性が高い。

ガラスの熱影襲率は、温度変化の耐久性の面 から基付 6 と適合していることが望ましい。

(4) 非合属無機質材料として変化球率を採用する と、ヒーターの機能が高く、重化球素の熱部基 率の小ささからヒーターの耐熱衝撃性も高く、 高級への急熱、急冷を繰り返して行ってもヒー ターが配接しない。また、変化珪素が耐食性に 使れていることから、熱CVD装置内等の腐虫 性ガス条件下でもヒーターの耐久性が高く、身 会が長くなる。

- (5) 本実施例の加熱装置によれば、ヒーター材料として非金属無機繋材料を使用しているので、従来の金属ヒーターの場合のような汚数を助止できる。また、容器1内に設置した円置状ヒーターで半導体ウェハーを直接加熱するので、関接加熱方式の場合のような熱効率の悪化の問題を解決できる。
- ⑥ 熱電対19を構成する金属線15,16は強く、応力によって折れ器い。

この点、本実施例によれば、絶縁者14とハーメチックシール17との間で繁複状に金属線15、 16を単図させているので、ハーメチックシール 17へのセッティング等の際に金属線15、16の変 形の永地が大きく、金属線15、16が新線し無い。

(7) 絶論者14の二列の質量孔14。にそれぞれ会談 線15又は18を持過させているので、この部分で

特閣平4-95832 (5)

金属線15と16が接触し、ショートするのを防止できる。

- 図 単純管14の一幅を設合用孔20内に押入し、個定してあるので、絶続管14の毛部が接合用孔20の内間側によって位置決めされるため、絶談管14をヒーター骨面12に対して垂直方向に固定するのが容易である。また、絶談管14に回面において左右方向のモーメントが加わっても、ボラス接合層13に過大な応力が加わり無く、これによりボラス接合層にクラックが発生するのを助止できる。
- 図 被合用孔20の家さしとセラミックスヒーター 2 の序さ d との関係は、レン4 を百分率比で10 %以上とすることが好ましく、50%以上とする と更に好ましい。これにより熱徳点24により検 由した温度と、ウェハー加熱面の裏の温度との 繊維を小さくすることができる。

なお、後合用孔20が変質的に非金属無機質とー ター2をその厚さ方向に質量していてもよい。こ こで、変質的に質量するとは、接合用孔20の概象 10a がウエハー加熱顕微にごく個かな顕微だけ点 的に現れる場合も含む趣智である。

ガラス酸合属13の材質としては、Ba®a合有量が 50重量が以下のSiOg- BaOg系ガラスが好ましい。 BaOg合有量が50重量がを結えると、複合時にクラ ッタが発生したり、ガラスの吸湿量が多くなる機 向がある。

また、ガラス使合際13の対質として、石変ガラス、オキシナイトライドガラスが健康、耐熱衝撃性、気密性等の点で好ましい。

ウェハー加熱値は平滑配とすることが好ましく、 特にウェハー加熱値にウェハーが直接セットされる場合には、平面放在500 pm 以下としてウェハ ーの裏面へのデポジション用ガスの使人を防止する必要がある。

抵抗発熱体1としては、高融点でありしかも資 化理素等との密度性に優れたタングステン、モリ プデン、白金等を使用することが適当である。

第1回の例ではウェハー加熱面を下角をだした が、ウェハー加熱面を上角をだしてもよい。

第2 図の例では、ハーメチックシール17をフランジ 8 に接触等によって固定するが、ハーメチックシール17を制体の固定用フランジに接接し、この固定用フランジをフランジ 8 に対して接合し、固定用フランジとフランジ 9 との間をローリング 等でシールしてもよい。

次に、ガラス接合層の形成方法について述べる。 まず、例えば實化差景製のヒーター2の背面12 低に複合用孔20を設け、この底部20aに、被合用 ガラスの小片を設置する。

この小片の上に、熱電対19の熱接点24をセットする。

次いでこの小片を加熱して小片を熔置又は飲化させ、複合用礼20の歴節20a へと向って動く力によって熟装点を底部20a に位置させる。底部20aに向って動く力は、熱電対19の自営であってもよいが、好ましくは、熱電対19を下方へと押圧する。これにより、複動又は軟化した能合用がラスが、熱電対の失端部分と接合用礼20内側面との間に回り込む。この状態で致冷すると、熱電対の失端部

分と使合用孔20との間にガラス接合層13が形成され、両者の間が気密に接合される。

接合剤ガラス小片として、容量ガラスを急冷して粘度を調節したガラスフリットを使用することもできる。更に、ガラス接合着のガラスを結晶化させることもできる。

使合用がラス小片を軟化又は抑酸させるとも、 ガラス小片の軟化点以上で雰囲気を被圧(好まし くは0.1ter 以下)とすると、ガラス接合層中に 気泡が発習しないので、ガラス接合層にクラック が発生するのを防止できる。

第3因、第4回はそれぞれ他の実施例による、 熱電対接合部分の拡大断節間である。第2回のも のと同一概要部件には同一符号を付し、その段明 は各略する。

第3回の何においては、他兼告14を使合用孔20 内へと挿入せず、他合用孔20の上にガラス整合所 13で固定する。また、第4回の例においては、他 株告14を使用せず、一対の金製練15。16をそれぞ れハーメチックシール17からガラス製合庫13まで

奴世状に老国する.

満川可能である。

上記名例において、ウエハー加助用学会展製機 賞ヒーターの影状は、円振ウエハーを均等に加熱 するためには円盤状とするのが好ましいが、他の 影状、何えば四角盤状、六角盤状等としてもよい。 こうしたヒーターは、プラズマエッチング装置、 大エッチング装置等における加熱装置に対しても

また、本発明の適用対象である非会顕無機質部 材は、非会顕無機質ヒーターには限らない。

以下、具体的な実験例について述べる。 実験例(

(セラミックスヒーターと無電灯とのガラス接合 及び温度側定)

第1回に示す音化法素製セラミックスヒーター に各種熱電対を下配がラスにより接合した。 I × 10-*terrの東空市場内で接合した熱電対の概定級 皮により観響し、セラミックスヒーターを700 で まで加熱し、最度が一定になった時にArガスを再 入し、容器内を10terrにした時の間定識度の変化

特間平4-95832 (6)

ム丁を製定した。接合部分の形状は第2回に従い、 変化主集製整数管を用いた。結果を第1束に示す。 310x-Re0a系ガラス

下記に示す各種組成を有す 8.810: - 2:0: 来ガラスを用いた。

ガラスは電子交替により所定量を容量し、アルミナ製乳は、乳棒により混合粉砕し、白金るつはに入れ、1600℃で溶散し、溶動物を水中数下し、ガラスフリットを作製した。ガラスをより効宜にするため、作製したガラスフリットをアルミナ製乳は、乳棒により物砕し、白金製るつぼに入れ1600℃で再溶散し、溶散物をステンレス製型に入れて固化し、型から取り出した後、48mに、ブリットも用意した。

このガラス小片を使合用礼の底に入れ、その上に艶電対を聞き、フリットは孔とシースの隙間に始め、セットした。豊富で扱合電気炉内を高空にし、重温から1200でまで300 で/brで昇退し、1200でで1 br維持した後、1400でまで200 で/br

で昇重し、昇重中に電気炉内にBiを導入し、3気 圧まで加圧した。1400℃で3 br維持したのち、脊 楽した。降単中808 でから400 でまでは1℃/br で料型し、ガラスの畳み取りを行った。

ガラス組成

52-1:510: 80重量%

8,0. 20重量%

SB-2:510g 70重量%

8,0, 80**22%**

58-2:510: 60重量%

8,0。 40萬量%

\$8-4:510: 50重量%

8:0: 50重量%

38-5: 510: 40重量分

1,0. 60重量%

石英グラス(51)

石変がラスフリットを用意した。接合はsi0。-8e0。系がラスと同じ方法で行ったが、接合時の最 高加熱基度は1600でとした。

<u> オキシナイトライドガラス</u>

電子変秤により所定量秤量し、アルミナ製乳体、 乳体により混合粉砕し、変化はうまルツボに入れ、 1600で、8g、2 atm の雰囲気で搭散し、電気炉内 で急冷しガラスを得た。変化ほう紫ルツボ中のガ ラスを510g-3g0a 系ガラスと同様に小片に加工し、 接合した。接合は密温から1400でまで1 atm の8g 雰囲気で変勢した。

- 超成は以下の通りとした。

en-1: SIO. 4011%

T:0: 50重量分

42× 10至至%

N重重66 ,012 : 2-10

. 7:0: 50重量%

AZN 20重量分 (無電対)

PT-1:白金70ut%。ロジウム30ut%合金(+)-白金 94ut%。ロジウム5ut%合金(-)

. FI-2:白金BTut光。ロジウム[8ut光合金(+)=白金(-)

F1-3:白金80mt%, ロジウム10mt%合金(+)-白金(-)

特間平4-95882 (7)

第 1 表

WE-1:タングステンSSutが、レニウム Sutが合金(+)ータングステンT4utが、レニウム26utが合金(-)
WE-2:タングステンSTutが、レニウム 3utが合金(+)ータングステンT5utが、レニウム25utが合金(-)
WE-3:タングステンS4utが、レニウム10utが合金(+)ータングステンT4utが、レニウム26utが合金(-)ここで、WE-3の(+)側ではレニウムの量を多くしてあるが、これにより(+)側の金属様の初性が高まり、折れにくくなる。

Ha	热电对	接。全	皇度変化	a 3
		~ / ^	ATCC)	<u> </u>
1	PT-I	59-1	∢ Q.2	ガラス小片
2	PT-2	\$B-2	∢ €.2	ガラス小片
3	PT-3	SB-3	< Q, 2	ガラス小片
4	PT-2	SB-2	0.4	フリット
5	WR-1	SB-1	< 0.2	ガラス小片
6	12-2	SB-2	< 0.2	ガラス小片
7	10 -2	SB-3	0.3	フリット
8	152-3	SB-4	< 0.2	ガラス小片
8	W2-1	\$1	< 0.2	ガラス小片
10	182-2	0 1⊢1	< 0.2	ガラス小片
11	₩2-3	QN-2	< 0.2	ガラス小竹
12	188-1	\$ 8 -5	6.6	ガラス吸送有り
13	-	-	9, 2	接合無、穴に並し入れた

試料版 [〜11では温度変化 △ T を 0.4 て以下に 抑えることができ、温度を一定に制御できたが、 比較例の試料版13では △ T が 9.2 てと大らく、島 覚封でヒーター出力を制御しているため、温度が 一定になるまで10数分必要であった。

<u>*##2</u>

実験例1において飲料に1の組収のガラスを使用し、不能動機度の異なる原料からガラスを作製し、変化経営製ヒーターに、これらのガラスをを製いて上記の方法に従って温度制定用熱電対18-2を接合した。このヒーターのウェハー加熱圏にシリコンウェハーを置き、800 でで1時間加熱し、シリコンウェハーのヒーターに当後した側の間にいて、SIMS (二次イオン安置分析法)で18a. K, Ng, Caを分析した。

その結果、酸化物損算でNo.2 $\pi L B$ が0.2 $\pi L X$ ~ 0.5 $\pi L X$ 合まれる場合は、シリコンクエハ表面から内部にNo. K の拡散が認められたが、0.01 $\pi L X$ ~ 0.1 $\pi L X$ では要面に僅かに被由されたものの内部への拡散は見られなかった。0.01 $\pi L X$ 次下で

は全く検出されなかった。

関係に、酸化物換算でBgO, CaOが0.3 mt%~0.5 mt%含まれる場合は、シリコンウスへ表面から内部にBg, CaOが飲が認められたが、0.2 mt%~0.91 mt%では表面に僅かに検出されたものの内部への拡散は見られなかった。0.01mt%以下では全く検出されなかった。

シリコンウェハにアルカリ会館、アルカリ土理 会属あるいはPeなどの理符会編が入ると、シリコ ン中に不統制欠略を影成するため好をしくない。 その内、特にNa、Kは数量でも不統制欠略を形 成するため、特に好ましくない。

変数例 1 の試料版 1 のガラスを用い、熱電対印・1を複合し、ガラス接合時に雰囲気を終圧にした場合 (0.1terr) と核圧にしない場合の各試料を作成し、それぞれについて重直と700 でとの間で具質温を行い、容器内を圧力変化させた時の提度 受化を制定した。板匠にしない場合ガラス中に気 逸が多く狭智した。板壁の結果、板匠にしない場

特別年4-95832 (8)

第 2 表

jib.	大の長さ L (mm)	L/4 (1)	ΔΤ	雅 考
1	20.0	100	< 1	実質的に質温
2	15.0	75	< 1	
3	10.0	50	< 1	
4	5.0	25	< 1	
5	2.0	10	< 1	<u> </u>
Б	1.0	5	2	
7	0.5	2.5	3	
В	0	0	12	妻面にガラス接合

第2変から解るように、数電対を接合用孔内に 算入してガラス接合することが好ましく、更にし / d を10%以上とすることが好ましい。

本発明に係る非会国無機関部材の選皮調定装置。 及びその製造方性によれば、熱電剤の少なくとも 熱便点をガラス接合層によって被置しているので、 容器の内部の圧力が変化してもガラスの気密性か

(登明の効果)

20 = …接合用孔の底部 24…能装点

4…セラミッタスヒーターの耳み

し…後合用孔の戻さ

合は、180 日目でまての過度変化を生じた。試験 依、接合ガラスにクラックが発生していた。施圧 にした場合は200 担以上過度変化は思かった。 変度例4.

実験例1の試料M1のガラスを用い、変化結果 製円録状セラミックスヒーター2の厚み dを20m とし、整合用孔20の後を3.0 mとし、熱電対とし て変験例1のME-1を使用した。そして、熱電対の 先帳部分と接合用孔とを上配のガラスにより接合 し、[×10-*torrの真空容易内で、熱電対の例定 温度で副初し、セラミックスヒーターを740 でま で加熱した。

一方、透明な石英窓を容異に設け、赤丹線放射 温度計でウェハー加熱面での温度を側定し、熱電 対による限定温度と赤外線放射温度計による例定 温度との偏差△Tを終た。結果を第2表に示す。

ら胎盤点の周囲の最後な変化せず、従って念に安 定した温度制定が可能である。

また、本発明に係る加熱装置によれば、上配の 効果に加え、非金属無機質ヒーターの機改を安定 して制定できることにより、容器内の圧力が大き く変化しても、非金属無機質ヒーターの観度を正 確に制力することができる。

4. 図面の簡単な影明

第1回は非会属無機質ヒーターを容易内に設置 した状態を示す極端前面図、

第2回、第3回、第4回はそれぞれ他電灯とセ ラミックスヒーターとの接合部周辺を示す拡大戦 面図である。

2…円量状非金属無種質ヒーター

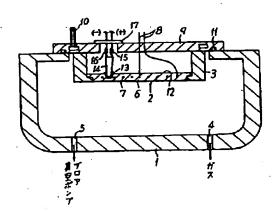
2 ""門軍获許宝島商標頂等	. – , –
7 一重拡発助体	9 … フランジ
12… ヒーター背笛	18…ガラス接合署
14…此聲管	14a …黄果孔
15…(+) 低の金票課	18 (-) 側の会職線:
17…ハーメチックシール	18 線状写件
19 熱電対	20一份合用孔

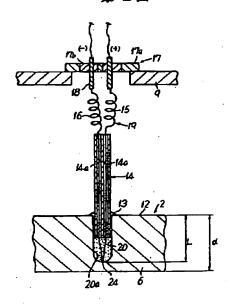
, इस् राग				44 24 1	H 11
代理人	务理士	B	Ħ	軽	秀
F	弁理士	B.	H	A .	F
Ħ	弁理士	佐	• .	雯	æ
Ħ	井理士	×	, es		
A	旁理士	#	*	政	夫
Ħ	寿理士	E	*		拳

特開平4-95832 (<u>9</u>)

第2図

第1図





44 3 R

